WO 2005/029584

1

1

明細書

半導体集積回路

5 技術分野

本発明は、LSI等の半導体集積回路に関するものであり、特に、半導体集積 回路に対するウェハレベルバーンインに関するものである。

背景技術

15

20

25

10 半導体ウェハ上に形成された複数のLSI等の半導体集積回路は、初期不良発見のための加速度試験(バーンイン)を経て出荷される。このバーンインでは、 高温(約120~約150℃)で数時間のエージングテストが実施される。

現在では、ウェハ状態で複数の半導体集積回路に対して同時にバーンインを実施する方法(ウェハレベルバーンイン)が提案されている(例えば、特開2001-93947号公報)。ウェハレベルでバーンインが実施可能になれば、パッケージ前にバーンインが可能になり、不良品をパッケージする数を削減できる等のバーンインにおけるコストの削減が期待できる。

以下、従来のウェハレベルバーンインについて、第1図~第3図を用いて説明する。第1図に示すように、半導体ウェハ1には複数のLSI等の半導体集積回路2が設けてある。第2図に示すように、半導体集積回路2には、機能回路3の外周に複数のパッド4が配置されている。ウェハレベルバーンインの際には、この複数のパッド4に電流を流す必要がある。このため、パッド4にバンプ接触領域5を設け、第3図に示すように、プローブカード7に設けた複数のバンプ6とバンプ接触領域5とを接触させることでパッド4に電流を流す。これにより、ウェハ状態で半導体集積回路2に対してバーンインを実施することができる。

上述のように、従来の半導体集積回路に対してウェハレベルバーンインを実施する際には、半導体ウェハ上に複数ある半導体集積回路上の複数個のパッドに、 プローブカードのバンプを接触させる必要があった。ウェハレベルバーンインで 用いるプローブカードのバンプについては、バンプ間で一定の距離を確保しなけ

15

20

25

١;

ればならないという制約がある。一定の距離が確保されないと、バンプを形成することができず、その結果、ウェハレベルバーンインを正確に実施できなくなる。このことから、半導体集積回路のチップ面積の縮小化に伴い1ウェハ当りの半導体集積回路の数が増加すると、半導体集積回路1チップ当りのバンプ数を少なくしなければならなくなる。このため、半導体集積回路のチップ面積を縮小化すると、半導体ウェハ上にあるすべての半導体集積回路のすべてのパッドをバンプによって固定することができなくなり、その結果、ウェハレベルバーンインを実施することができなくなる場合があった。

よって、本発明では、チップ面積を縮小化しても、ウェハレベルバーンインを 10 実施することができる半導体集積回路を提供することを目的とする。

発明の開示

上記課題を解決するために、本発明の請求の範囲第1項に係る半導体集積回路は、パッドと、前記パッドと電気的に接続する配線とを備え、前記配線が、前記パッドが配置される領域以外の領域で、プローブカードのバンプと接触するようにした。これにより、ウェハレベルバーンインを実施する場合において、パッドを配置する領域に影響されることなく、半導体集積回路のチップ面積を縮小化することができ、チップの作製にかかるコストを抑えることができる。

また、本発明の請求の範囲第2項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第1項に記載の半導体集積回路において、少なくとも2つの前記配線が、1つの前記バンプと接触するようにした。これにより、半導体集積回路のチップ面積を縮小化しても、半導体ウェハ上のすべての半導体集積回路に対してウェハレベルバーンインを実施することが可能になる。

また、本発明の請求の範囲第3項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第2項に記載の半導体集積回路において、前記配線が、少なくとも1つの屈曲部または角部を有するようにした。これにより、プローブカードのバンプと配線との接触領域である電極部の面積をより広く確保でき、コンタクト性を向上させることができる。

また、本発明の請求の範囲第4項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第2項

に記載の半導体集積回路において、前記配線に切り離し部を有するようにした。 これにより、ウェハレベルバーンイン後に、切り離し部を切り離すだけで、実動 作時に、半導体集積回路の動作品質を保証できる。例えば、前記配線がショート することで発生するノイズの干渉を防ぐことができる。

5

図面の簡単な説明

第1図は、半導体ウェハの平面図である。

第2図は、従来の半導体集積回路の模式図である。

第3図は、ウェハレベルバーンイン時の半導体ウェハ及びプローブカードの状 10 態を示す図である。

第4図は、本実施の形態1に係る半導体集積回路の模式図である。

第5図は、本実施の形態2に係る半導体集積回路の模式図である。

第6図は、本実施の形態2に係る半導体集積回路の配線8とバンプ6との接触 領域である電極部9の拡大図である。

15 第7図は、配線8の形状例を示す図である。

第8図は、本実施の形態3に係る半導体集積回路の配線8とバンプ6との接触 領域である電極部9の拡大図である。

発明を実施するための最良の形態

20 (実施の形態1)

本実施の形態1に係る半導体集積回路について第4図を用いて説明する。第4 図は、本実施の形態1に係る半導体集積回路の模式図である。この半導体集積回 路は半導体ウェハ上に複数存在する。なお、第2図に示した半導体集積回路と同 一構成要素については同一符号を付す。

25 本実施の形態1に係る半導体集積回路はパッド領域以外の領域に電極部を備えることを特徴とする。具体的には、第4図に示すように、従来の半導体集積回路でバンプ接続領域であったパッド4上の領域と電気的に接続する配線8を備え、ウェハレベルバーンインを実施する際、この配線8がプローブカード7のバンプ6と接触し、その接触領域が電極部となる。すなわち、本実施の形態1に係る半

10

15

25

導体集積回路では、ウェハレベルバーンインを実施する際、パッド4とバンプ6とが接触するのではなく、パッド領域以外の領域にある配線8とバンプ6とが接触するような構成となる。なお、第4図において、半導体集積回路は、配線8とバンプ6との接触領域、すなわち、電極部を機能回路3の空き領域に設けているが、この電極部はパッド領域以外の領域であればどこに設けても良い。

以上のような本実施の形態1に係る半導体集積回路によれば以下に示す効果が得られる。ウェハレベルバーンインの際に、バンプとパッドとが接触する従来の半導体集積回路では、チップ面積がパッドを配置する領域に依存することになる。これは、プロープカードにおいて、バンプとバンプとの間は一定の距離を確保するという制約があり、バンプの間隔に合わせてパッドを配置する必要があるからである。特に、第2図に示すように機能回路の外周にパッドが配置される半導体集積回路のチップ面積では、機能回路の面積よりパッドの面積の影響を強く受けることになる。このため、ウェハレベルバーンインを実施する場合、従来の半導体集積回路では、チップ面積の縮小化ができなくなることがあった。よって、本実施の形態1に係る半導体集積回路は、パッド4と電気的に接続する配線8を備え、パッド4を配置する領域以外の領域で配線8とプロープカード7のバンプ6とが接触する構成とした。これにより、ウェハレベルバーンインを実施する場合でも、パッドを配置する領域に影響されることなく、半導体集積回路のチップ面積を縮小化することができる。

20 (実施の形態2)

本実施の形態2に係る半導体集積回路について第5図~第7図を用いて説明する。第5図は、本実施の形態2に係る半導体集積回路の模式図である。第5図に示すように、本実施の形態2に係る半導体集積回路は、少なくとも2つの配線8と1つのバンプ6とが同時に接触するような構成である。以下、2つの配線(配線8a,8b)と1つのバンプ6とを接触する場合を例にとり、説明を行う。

第6図は、配線8a,8bとバンプ6との接触領域である電極部9の拡大図である。第6図に示すように、配線8a,8bは、互いに接触しないように、かつ、同時にバンプ6と接触するように配置される。なお、配線8aと8bは、直線形状、曲線形状、または点状形状のように、どのような形状であってもよいが、好

10

20

25

ましくは少なくとも1つの屈曲部または角部を有し、バンプ6と接触する領域がより広くなるような形状にする。例えば、屈曲形状、第6図、第7図に示すように、櫛形状または渦巻き形状にする。これにより、配線8とプローブカード7のバンプ6との接触領域である電極部9の面積をより広く確保できコンタクト性を向上させることができる。

以上のように、本実施の形態2に係る半導体集積回路は、パッド4と電気的に接続する配線8を備え、少なくとも2つの配線8と1つのバンプ6とがバンプ領域以外の領域で接触するような構成とした。これにより、より少ないバンプでウェハレベルバーンインを実施することができる。その結果、半導体集積回路のチップ面積を縮小化しても、半導体ウェハ上のすべての半導体集積回路に対してウェハレベルバーンインを実施することが可能になる。

なお、実施の形態2では、2つの配線と1つのバンプとが接触する例について 説明したが、本発明はこれに限るものでなく、1つのバンプと接触する配線数は 2つ以上であれば良い。

15 (実施の形態3)

本実施の形態3に係る半導体集積回路について第8図を用いて説明する。

第8図は、本実施の形態3に係る半導体集積回路の電極部の拡大図である。第8図に示すように、本実施の形態3に係る半導体集積回路は、少なくとも2つの配線8a,8bと1つのバンプ6とが同時に接触するような構成である。さらに、2つの配線8a,8bは切り離し部10を備える。本実施の形態3に係る半導体集積回路は、ウェハレベルバーンイン後の実動作中に、配線8a,8bとの間で電位差が生じてショートする場合を考慮して、ウェハレベルバーンイン後に配線8a,8bの切り離し部10を切り離す。

切り離し部10としては、例えば、ヒューズ、スイッチング素子が考えられる。 ヒューズとは、例えば、特開昭52-67741号公報に開示されているように、 オン状態からオフ状態へ1回限りのスイッチングが可能な素子のことである。た だし、素子として存在する領域が他素子や配線と明確に区別できなくても、その 領域でスイッチングが可能であるならば、その領域にはヒューズが接続されてい るとみなす。また、切り離し部10は、1回のスイッチング動作が可能なヒュー WO 2005/029584 PCT/JP2004/012904

. 6

ズではなく、多数回のスイッチングが可能なスイッチング素子であっても良い。

以上のように、本実施の形態3に係る半導体集積回路は、パッド4と電気的に接続する配線8を設け、この配線8に切り離し部10を設けるようにした。これにより、ウェハレベルバーンイン後に、切り離し部10を切り離すだけで、実動作時に、半導体集積回路の動作品質を保証できる。例えば、配線がショートすることで発生するノイズの干渉を防ぐことができる。

なお、実施の形態3では、2つの配線と1つのバンプとが接触する例について 説明したが、本発明はこれに限るものでなく、1つのバンプと接触する配線数は 2つ以上であれば良い。

10

産業上の利用可能性

本発明は、ウェハレベルでバーンインを実施する半導体集積回路として有用である。

請求の範囲

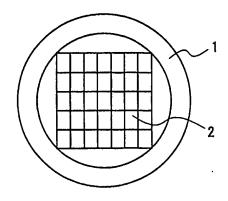
1. パッドと、

前記パッドと電気的に接続する配線とを備え、

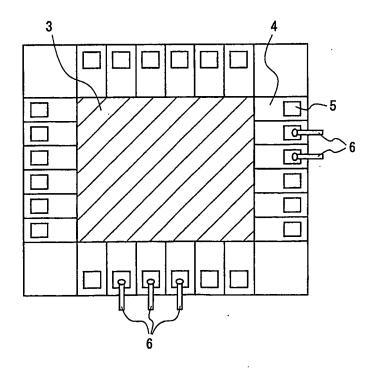
- 5 前記配線は、前記パッドが配置される領域以外の領域で、プローブカードのバンプと接触することを特徴とする半導体集積回路。
 - 2. 請求の範囲第1項に記載の半導体集積回路において、 少なくとも2つの前記配線が、互いに接することなく、1つの前記バンプと接触することを特徴とする半導体集積回路。
- 10 3. 請求の範囲第2項に記載の半導体集積回路において、 前記配線は、少なくとも1つの屈曲部または角部を有することを特徴とする半 導体集積回路。
 - 4. 請求の範囲第2項に記載の半導体集積回路において、 前記配線は切り離し部を有することを特徴とする半導体集積回路。

1/4

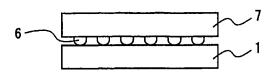
第1図



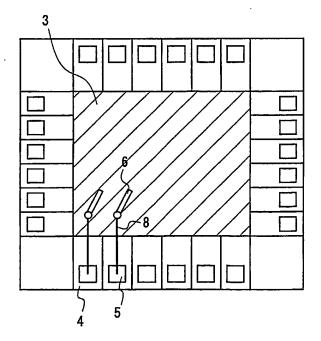
第2図



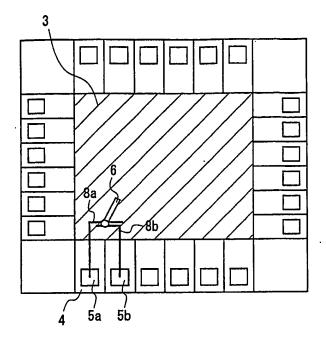
第3図



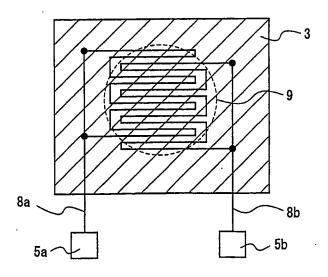
第4図



第5図

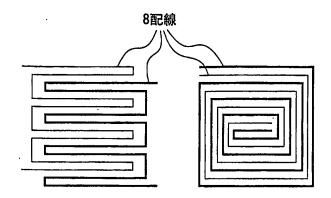


第6図

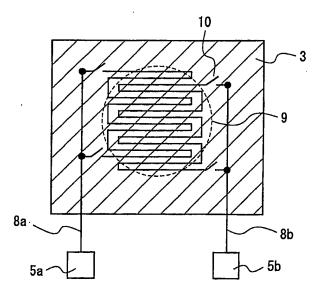


4/4

第7図



第8図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/012904

	CATION OF SUBJECT MATTER H01L27/04, H01L21/82, H01L21	/66				
According to Int	ternational Patent Classification (IPC) or to both nation	al classification and IPC				
B. FIELDS SE						
Minimum docum Int.Cl	nentation searched (classification system followed by cl H01L27/04, H01L21/82, H01L21	assification symbols) /66				
Jitsuyo Kokai Ji	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 To	itsuyo Shinan Toroku Koho oroku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2004 1994-2004			
Electronic data b	pase consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search t	erms used)			
	VTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		T******			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
Y	JP 2003-124274 A (Matsushita Industrial Co., Ltd.), 25 April, 2003 (25.04.03), Full text; all drawings & US 2003/0032263 A1 Full text; all drawings & CN 1405867 A & KR & TW 558772 B JP 7-37943 A (Tokyo Electron 07 February, 1995 (07.02.95), Par. No. [0004] (Family: none)	3014637 A	1-4			
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 18 November, 2004 (18.11.04)		Date of mailing of the international search report 07 December, 2004 (07.12.04)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	Facsimile No. Telephone No. Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/012904

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 2002-22809 A (Seiko Epson Corp.), 23 January, 2002 (23.01.02), Par. Nos. [0023] to [0026]; Fig. 2 (Family: none)	2-4
		·

		<u></u>			
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
Int. Cl. 7 H01L27/04, H01L21/82, H01L21/66					
B. 調査を行った分野					
	Jのたガ野 W小限資料(国際特許分類(IPC))				
WATE 41 2/02	COMPANIATION				
Int. Cl. H01L27/04, H01L21/82, H01L21/66					
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		<u> </u>		
	医用新案公報 1922-1996年	€ .			
	☆開実用新案公報 1971-2004年	Ę			
	其用新案登録公報 1996-2004年		•		
日本国3	登録実用新案公報 1994-2004年 	E			
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
C. 関連する					
引用文献の	3 C 時6 の D 4 V 3 文 HA		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y	JP 2003-124274 A	(松下電器產業株式会社)	1-4		
	2003.04.25,全文,全図		* *		
	US 2003/0032263				
	CN 1405867 A & KI				
	TW 558772 B	·			
Y	 JP 7-37943 A (東京エ)	レクトロン株式会社)	1-4		
1	1995.02.07,段落【000		1 4		
•	1 3 3 3 . 0 2 . 0 7 , 12 AB (0 0)				
		•			
X C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。					
* 318 *	N. 4. =				
* 引用文献の 「A」特に関う	フルテコリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	された女部でなって		
もの	三つのも人間(1848)、 人間以前が中でかり	出願と矛盾するものではなく、			
「E」国際出席	質日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	THE STATE OF THE S		
以後にな	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、			
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考			
	(は他の特別な理由を確立するために引用する 関由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	当該文献と他の1以		
l .	^{異円を刊97} よる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文脈との、目集省にとって、よって進歩性がないと考えられる			
	質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	2 6 0 2		
国際調査を完了	了した日 18.11.2004	国際調査報告の発送日 ()フィク	200.		
		国際調査報告の発送目 り7.12.2	2004		
国際調査機関の	D名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4L 3125		
日本国	国特許庁(ISA/JP)	渕 真悟			
	9便番号100-8915				
東京都	部千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3462		

C(続き).				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP 2002-22809 A (セイコーエプソン株式会社)	2-4		
•	2002.01.23,段落【0023】-【0026】,第2図			
	(ファミリーなし)			
	·	.]		
	·			
	·			
	·			
	·			
	•			
		,		
	·			